

第14回 総研セミナーのご案内

武蔵工業大学 総合研究所
所長 白木 靖寛

下記のとおり総研セミナーを開催いたします。
今回はシリコンナノ科学研究センターより、3件の話題を報告いたします。
多数の方々のご参加をお待ちしております。

記

日時：平成19年11月29日（木）15時～17時

場所：総合研究所コンファレンスホール

- 話題提供：① 山梨大学工学部附属クリスタル科学研究センター 佐藤 元樹
“IV族系半導体の電気伝導特性と素子応用に関する研究”
- ② 武蔵工業大学総合研究所 マクシム ミロノフ
“High mobility electrons and holes in low-dimensional strained SiGe nanosystems”
- ③ (株)富士通研究所 金田千穂子
“HfO₂およびSiO₂膜中の欠陥生成と電荷捕獲”

* 次回開催予定：平成20年1月17日（木）13時～

お問い合わせ先：総合研究所事務室 TEL 03-5706-3111